

GET it digital

Modul 9: Halbleiterbauelemente

Stand: 19. Oktober 2025





Weiternutzung als OER ausdrücklich erlaubt: Dieses Werk und dessen Inhalte sind lizenziert unter CC BY 4.0. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos sowie alle anders gekennzeichneten Elemente. Nennung gemäß TULLU-Regel bitte wie folgt: „GET it digital Modul 9: Halbleiterbauelemente“ von D. Thiem, J. Brodmann, M. Kaminski, K. Siebert Lizenz: CC BY 4.0.

Der Lizenzvertrag ist hier abrufbar:

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>

Das Werk ist online verfügbar unter:

<https://getitdigital.uni-wuppertal.de/module/modul-9-halbleiterbauelemente>

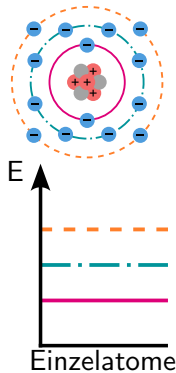
Lernziele: Halbleiter

Die Studierenden können

- ▶ Zusammenhänge zwischen Festkörpern und dem Bändermodell erklären.
- ▶ Vorgänge innerhalb von Halbleitern beschreiben.
- ▶ verschiedene Halbleitermaterialien und deren Eigenschaften benennen.



- ▶ Halbleiterbauelemente sind zentral für die Funktion zahlreicher elektronischer Geräte wie Computer, Mobiltelefone und Solarzellen.
- ▶ Sie basieren auf Materialien, die weder gute Leiter noch gute Isolatoren sind. Ihre Funktionsweise kann mithilfe des Bändermodells erklärt werden.
- ▶ In diesem Kapitel werden die Grundlagen der Halbleitertechnik erläutert.



- ▶ Das Bändermodell beschreibt die elektronischen Eigenschaften von Festkörpern und ordnet die Energiezustände von Elektronen in Energiebänder.
- ▶ Es hilft, elektrische, optische und magnetische Eigenschaften von Materialien zu verstehen und zu erklären.
- ▶ Das Modell ermöglicht die Erklärung von Leitung, Isolation, Halbleiterverhalten sowie Oberflächen- und Grenzflächenzuständen.
- ▶ In der Abbildung auf der linken Seite ist der Zusammenhang zwischen bohrschem Atommodell und Bändermodell illustriert.

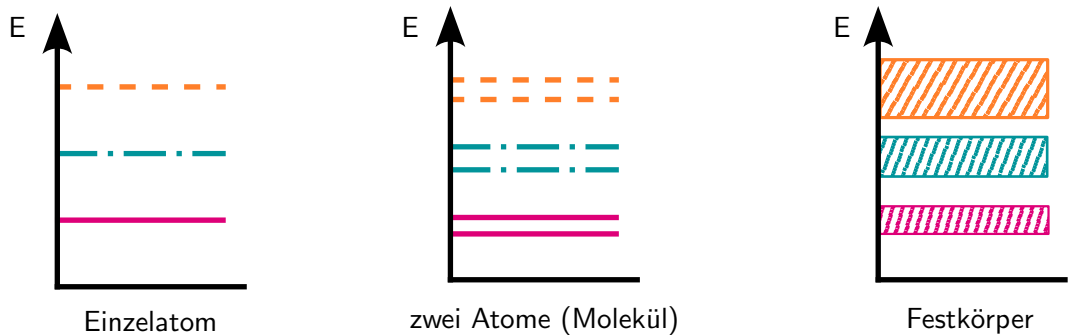


Abbildung: Übergang von Energieniveaus zu Bändern Zusammenhang zwischen den möglichen Energiezuständen in Abhängigkeit zur Anzahl der Atome. V.l.n.r. Energiezustände von Elektronen bei einem Einzelatom, 2 Atomen (Molekül) und einem Festkörper.

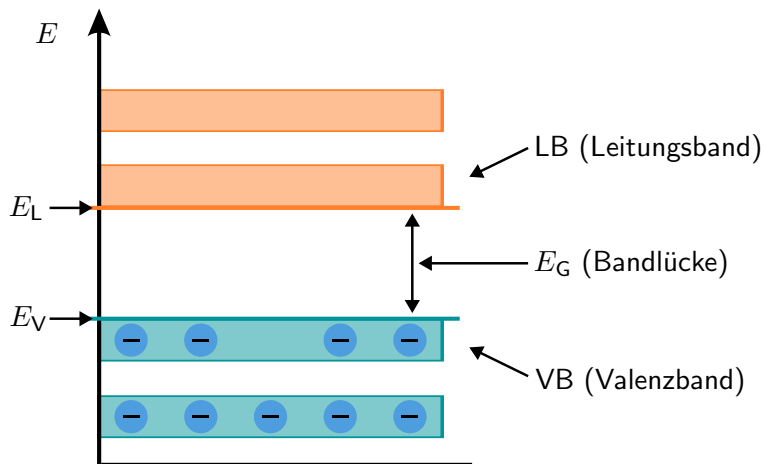


Abbildung: Bändermodell eines Materials bei 0 K Darstellung der Energiebänder mit zugehöriger Beschriftung sowie deren alternativen Bezeichnungen.

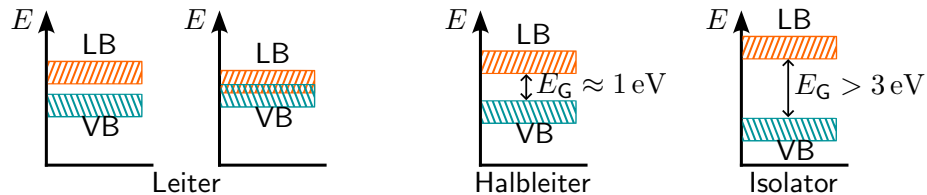


Abbildung: Bändermodell verschiedener Halbleitermaterialien V.l.n.r.: Leiter ohne und mit Überlappung, Halbleiter und Isolator

Merke:

- ▶ Ladungsträger können nur definierte Energieniveaus im Festkörper besetzen.
- ▶ Bei $T = 0\text{ K}$ ist das Valenzband das höchste besetzte Energieniveau, das darüberliegende Leitungsband beinhaltet keine freien Ladungsträger.
- ▶ Materialien können über die Bandlücke kategorisiert werden.

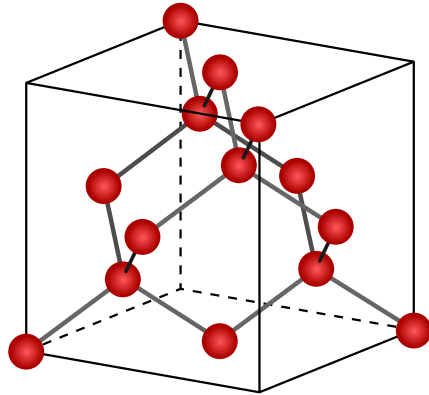


Abbildung: **Diamantgitterstruktur von Silizium**

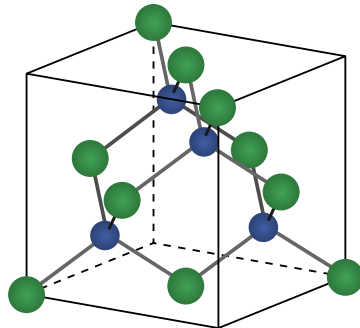
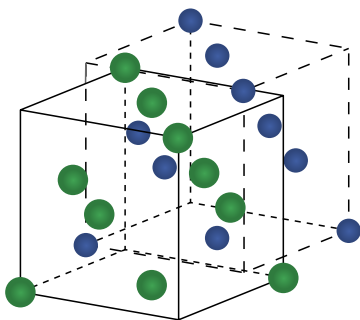


Abbildung: Zinkblende-Gitterstruktur von GaAs

Merke:

- ▶ Silizium ist das am weitesten verbreitete Halbleitermaterial.
- ▶ Verbindungshalbleiter bestehen aus zwei Materialien die in bestimmter Kombination Halbleiterverhalten aufweisen.
- ▶ Silizium ist aus der IV. Hauptgruppe des Periodensystem, Verbindungshalbleiter typischerweise aus der III. und V. Hauptgruppe.

Material	Band-lücke (eV)	Ladungs-trägerdichte (cm^{-3})	Elektronen-beweglichkeit (cm^2/Vs)	Löcher-beweglichkeit (cm^2/Vs)	Anwendungen
Si	1,1	$10^{10} - 10^{15}$	1500	450	Mikrochips, Solarzellen, Sensoren
Ge	0,7	$10^{13} - 20^{19}$	3900	1900	Transistoren, Infrarot-Detektoren
GaAs	1,43	$10^6 - 10^8$	8500	400	Hochfrequenz-schaltungen, LEDs, Laser-dioden

Tabelle: Eigenschaften verschiedener Halbleitermaterialien

Material	Band-lücke (eV)	Ladungs-trägerdichte (cm^{-3})	Elektronen-beweglichkeit (cm^2/Vs)	Löcher-beweglichkeit (cm^2/Vs)	Anwendungen
InP	1,35	$10^{16} - 10^{17}$	5000 - 7000	200 - 400	Optoelektronik, Solarzellen
GaN	3,4	$10^{13} - 10^{17}$	1000 - 2000	50- 200	Leistungs-elektronik, LED-Beleuchtung, Displays
SiC	3,0	$10^{12} - 10^{16}$	800 - 1200	200 - 400	Leistungs-elektronik, Hochtemperatur-anwendung

Tabelle: Eigenschaften verschiedener Halbleitermaterialien

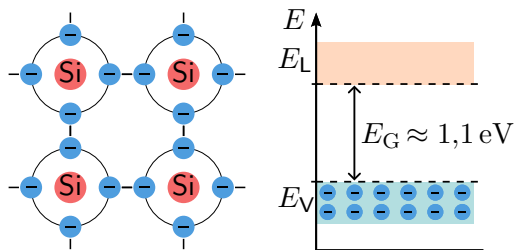


Abbildung: Gitterstruktur und Bändermodell von Si reines Silizium bei $T = 0\text{ K}$

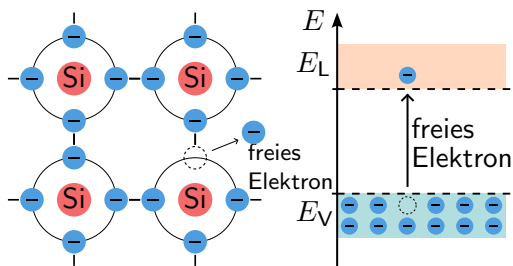


Abbildung: Gitterstruktur und Bändermodell von Si reines Silizium bei $T > 0\text{ K}$

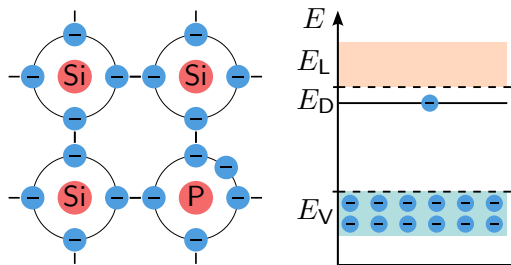


Abbildung: Gitterstruktur und Bändermodell von n-dotiertem Si
n-dotiertes Silizium bei $T = 0 \text{ K}$.

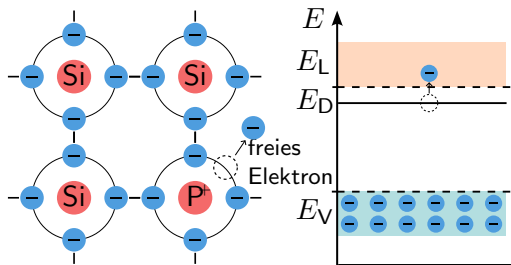


Abbildung: Gitterstruktur und Bändermodell von n-dotiertem Si
n-dotiertes Silizium bei $T > 0 \text{ K}$.

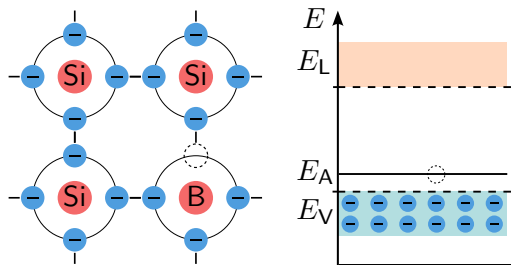


Abbildung: Gitterstruktur und Bändermodell von p-dotiertem Si
p-dotiertes Silizium bei $T = 0\text{ K}$.

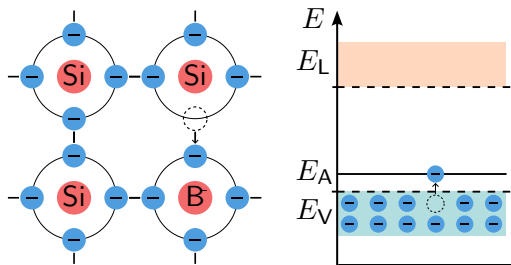


Abbildung: Gitterstruktur und Bändermodell von p-dotiertem Si
p-dotiertes Silizium bei $T > 0\text{ K}$.

Merke:

- ▶ Durch thermische Anregung können freie Elektronen entstehen, die zum Ladungsträgertransport beitragen.
- ▶ Dotierung ist das gezielte Einbringen von Fremdatomen mit oder weniger Valenzelektronen als das Ausgangsmaterial.
- ▶ Für n-Dotierung kann Phosphor und für p-Dotierung Bor genutzt werden.

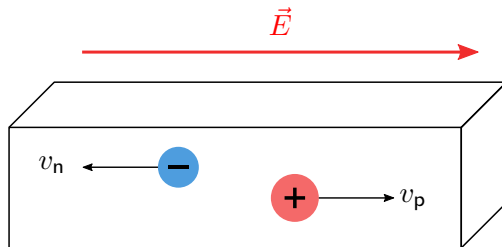


Abbildung: Driftstrom innerhalb eines Halbleiters

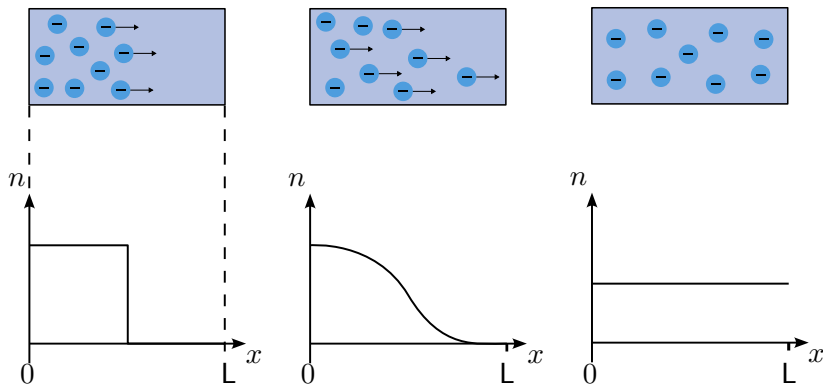


Abbildung: Diffusionsstrom innerhalb eines Halbleiters

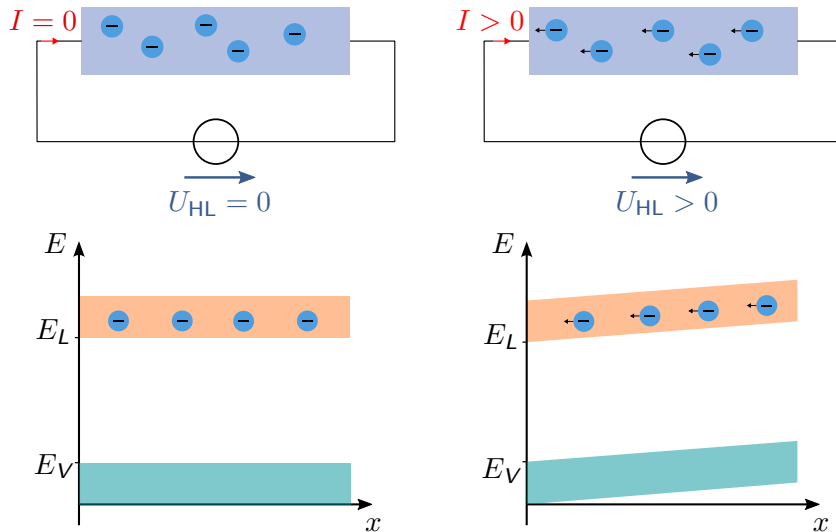
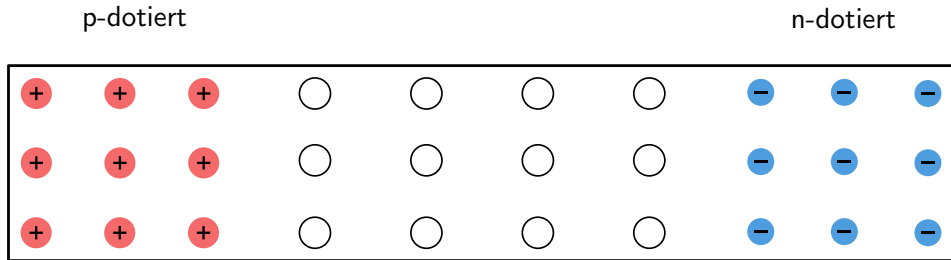


Abbildung: Einfluss von Spannungen auf Halbleiter

Merke:

- ▶ Driftstrom ist der Ladungsträgertransport auf Grund eines elektrischen Feldes.
- ▶ Diffusionsstrom ist die Bewegung von Ladungsträgern auf Grund eines Konzentrationsunterschiedes.
- ▶ Drift- und Diffusionsstrom ergeben zusammen den Gesamtstrom.
- ▶ Eine externe Spannung führt zu einer Verschiebung des Bändermodells.



  } freie Ladungsträger

Abbildung: Vorgänge innerhalb eines pn-Übergangs.

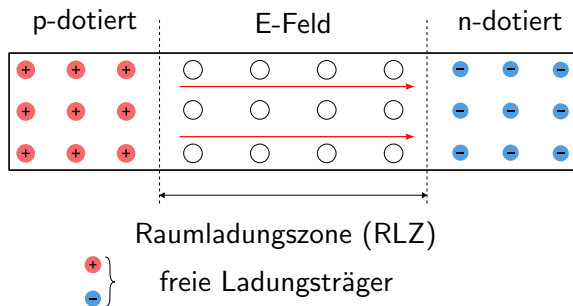


Abbildung: Vorgänge innerhalb eines pn-Übergangs.

- ▶ Durch die Bindung der Löcher und Elektronen an deren Atome begrenzt den Diffusionsstrom.
- ▶ Der Bereich in der Mitte nennt sich Raumladungszone (RLZ). Dort sind keine freien Ladungsträger, da die Elektronen und Löcher sich gegenseitig neutralisieren.
- ▶ Es entsteht ein elektrisches Feld zwischen den p- und n-dotierten Bereichen.

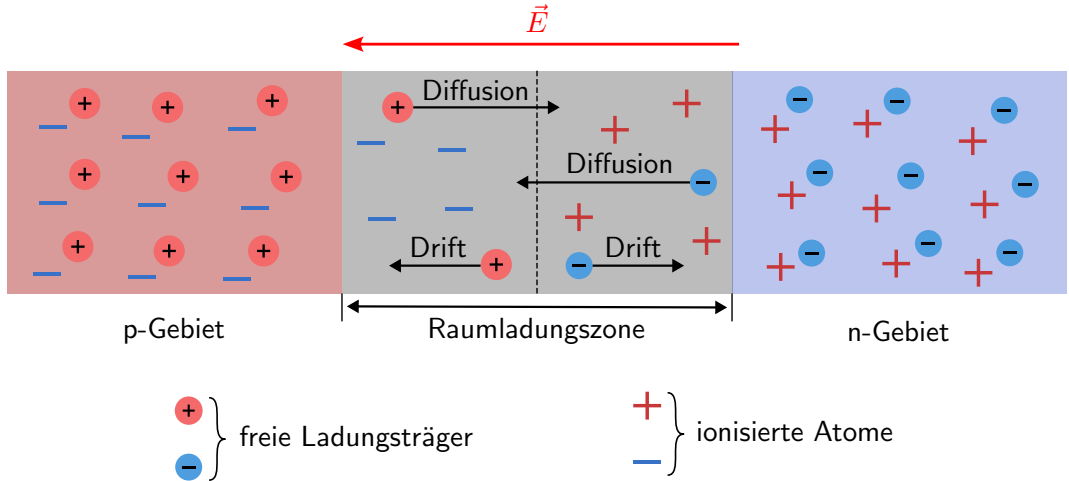


Abbildung: Vorgänge innerhalb des pn-Übergangs.

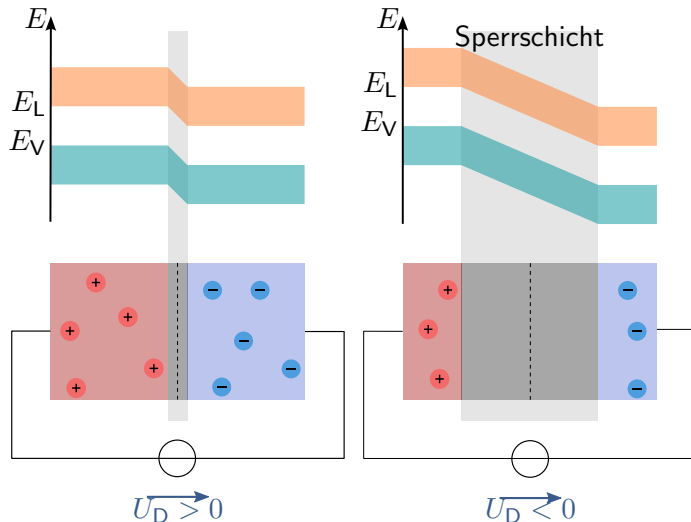


Abbildung: Einfluss von Spannungen auf pn-Übergang. Raumladungszone bei verschiedenen angelegten Spannungen. Links: Spannung in Durchlassrichtung. Rechts: Spannung entgegen der Durchlassrichtung, Sperrrichtung

Merke:

- ▶ Der pn-Übergang kombiniert eine p- und n-dotierte Halbleiterschicht.
- ▶ Im Übergangsbereich sind keine freien Ladungsträger, der Bereich wird Raumladungszone genannt.
- ▶ In Durchlassrichtung wird die RLZ verkleinert, in Sperrrichtung wird diese vergrößert.

Lernziele: Halbleiterbauelemente

Die Studierenden können

- ▶ Bauteile für verschiedene Anwendungen auswählen.
- ▶ den Aufbau verschiedener Halbleiterbauelemente beschreiben.
- ▶ Arbeitspunkte bestimmen und fehlende Bauteilwerte berechnen.
- ▶ Anwendungen einzelner Bauelemente nennen.

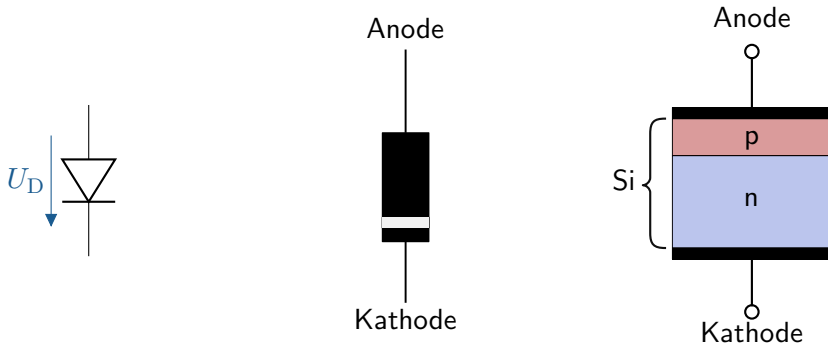
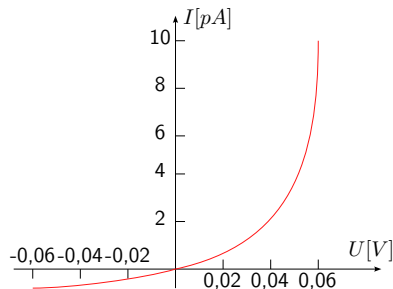


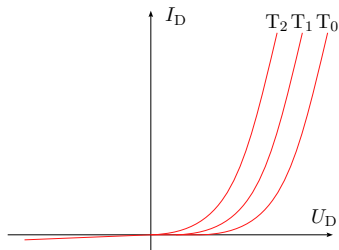
Abbildung: Silizium Diode. V.l.n.r. Schaltzeichen, Bauform und Querschnitt einer Silizium Diode.



$$I_D = I_S \cdot \left(e^{\frac{U}{U_T}} - 1 \right) = I_S e^{\frac{U_D}{U_T}} - I_S$$

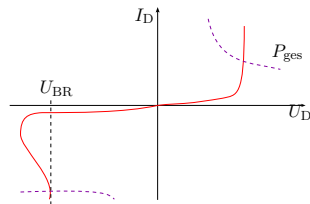
- ▶ I_D : Diodenstrom
- ▶ I_S : Sperrstrom
- ▶ U_D : Flussspannung
- ▶ U_T : Temperaturspannung
- ▶ $U_T = \frac{k \cdot T}{e}$, bei Raumtemperatur $U_T \approx 25 \text{ mV}$

Temperaturverhalten von Dioden



$$I_D = I_S \cdot \left(e^{\frac{U}{U_T}} - 1 \right) = I_S e^{\frac{U_D}{U_T}} - I_S \text{ mit } U_T = \frac{k \cdot T}{e}$$

- ▶ Boltzmannkonstante $k = 1.380649 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$
- ▶ Jede 5 °C Temperaturerhöhung verdoppelt den Diodenstrom
- ▶ Die Flussspannung U_D sinkt um ca. 2 mV pro °C bei konstantem Diodenstrom
- ▶ $T_2 > T_1 > T_0$



- ▶ Eine Diode verträgt in Sperrrichtung mehr Spannung als in Flussrichtung.
- ▶ Bei hohen Spannungen in Sperrrichtung kann es zu einem Durchbruch kommen.
- ▶ Die Diode in Sperrrichtung wird in dem violett markierten Bereich irreversibel zerstört.

Diode – Anwendung/ Grundsaltungen

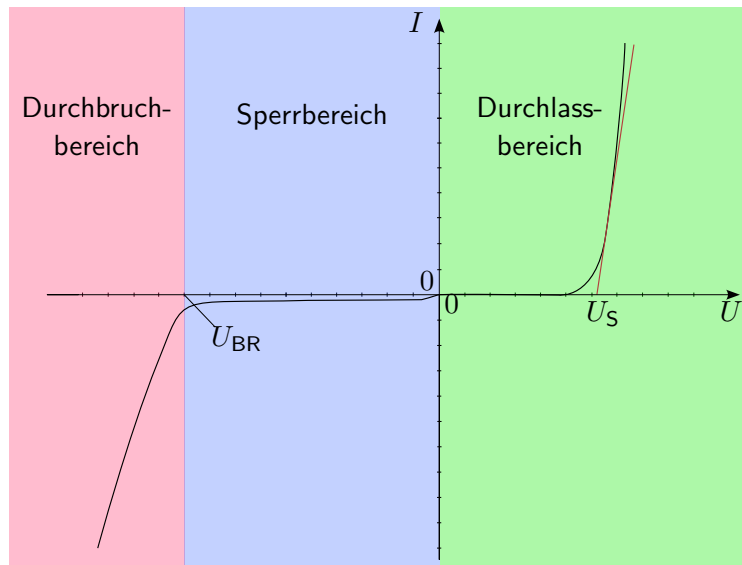


Abbildung: Diodenkennlinie. Relevante Bereiche v.l.n.r. Durchbruchbereich, Sperrbereich und Durchlassbereich

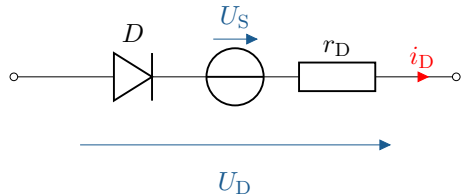
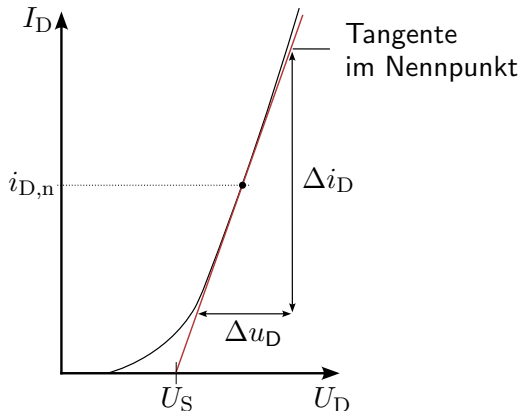


Abbildung: Diodenkennlinie und Ersatzschaltbild. Links: Diodenkennlinie mit Näherung für den differentiellen Widerstand. Rechts: Dioden-Ersatzschaltbild mit der idealen Diode, Spannungsquelle und differentieller Widerstand.

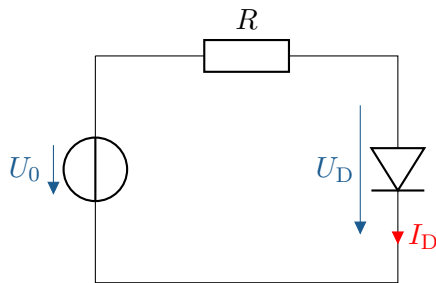
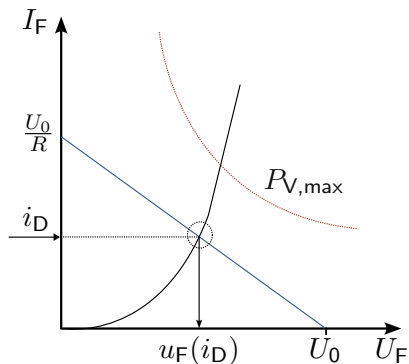


Abbildung: Grafische Bestimmung des Arbeitspunktes. Links: Diodenkennlinie (schwarz), Widerstandsgerade (blau) und Asymptote der maximalen Verlustleistung (rot) der Diode. Rechts: Schaltung der Diode mit Vorwiderstand.

Merke:

- ▶ Die Kennlinie der Diode ist stark nichtlinear.
- ▶ Das Verhalten der Kennlinie kann in drei Bereichen, den Durchbruch-, Sperr- und Durchlassbereich, beschrieben werden.
- ▶ Mittels idealer Diode, Spannungsquelle und Widerstand kann die reale Diode in verschiedenen Bereichen angenähert werden.

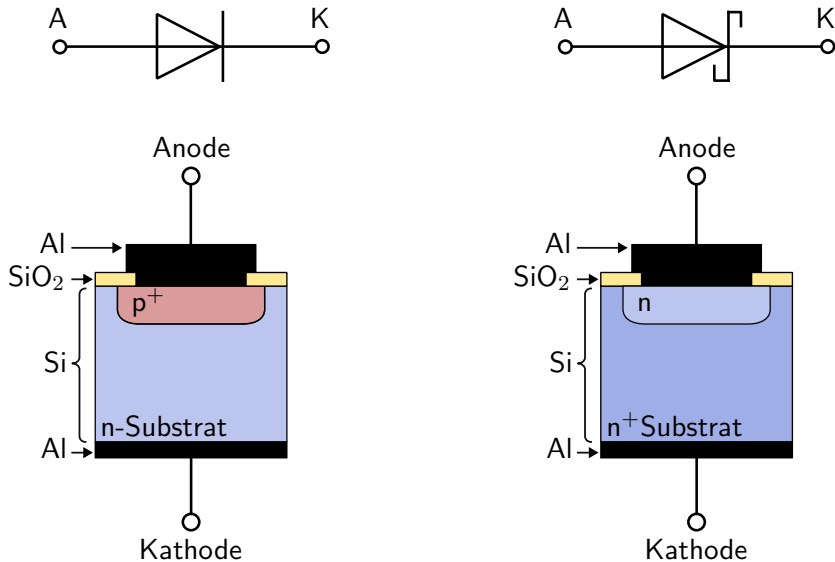
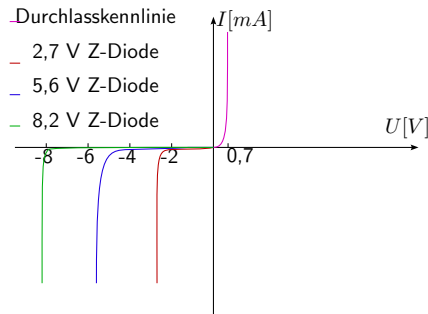


Abbildung: Schichtaufbau von Dioden. Aufbau und Vergleich einer klassischen Si-Diode (links) und Schottky-Diode(rechts).

Kennlinien einer Zener-Diode



- ▶ Zener-Effekt bei einer Durchbruchspannung von $< 5 V$ (Elektronen tunneln in Sperrrichtung)
- ▶ Avalanche-Effekt bei einer Durchbruchspannung von $> 5 V$ (Lawinendurchbrucheffect)
- ▶ U_{BR} im Bereich von $1,8 V$ bis $300 V$ möglich.

Merke:

- ▶ Schottky-Dioden weisen keinen pn-Übergang auf, sondern einen Schottky-Kontakt.
- ▶ Bei geeigneter Materialkombination bilden sich zwischen Metall und Halbleiter eine RLZ aus.

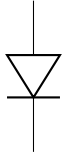
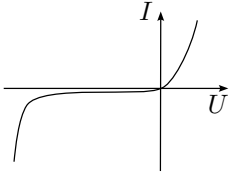
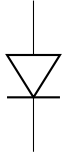
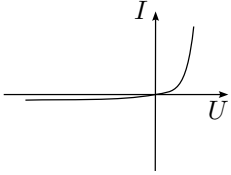
Bezeichnung	Symbol	Kennlinie	Eigenschaften	Anwendung
Gleich- richterdiode			hoher Durchlass- strom	große Sperrspan- nung, Gleichrichtung
Schaltdiode			kleiner Durch- bruchwiderstand	hoher Sperrwider- stand, kleine Umschalt- zeiten

Tabelle: Übersicht typischer Dioden.

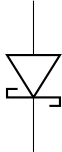
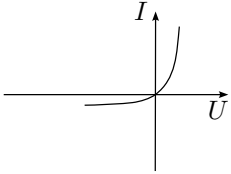
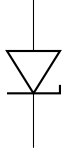
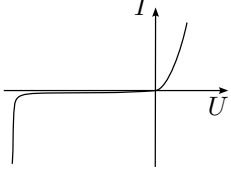
Bezeichnung	Symbol	Kennlinie	Eigenschaften	Anwendung
Schottky-diode			kleine Durchlassspannung	kleine Sperrspannung, HF-Gleichrichter, Freilaufdiode, Schaltnetzteile
Z-Diode			definierte Durchbruchspannung	Stabilisierung von Spannungen, Begrenzung

Tabelle: Übersicht typischer Dioden.

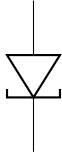
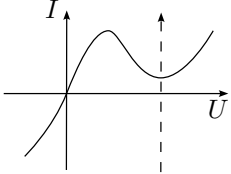
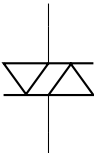
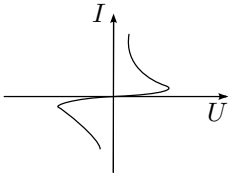
Bezeichnung	Symbol	Kennlinie	Eigenschaften	Anwendung
Tunneldiode			negativer differentieller Widerstand	Entdämpfung von Schwingkreisen, HF-Oszillator
Diac			gesteuerter Durchbruch	Entdämpfung, Triggerdiode

Tabelle: Übersicht typischer Dioden.

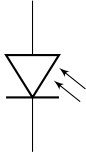
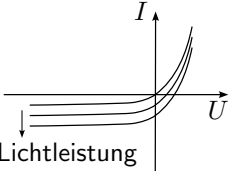
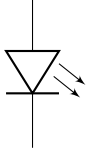
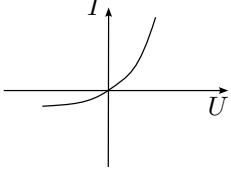
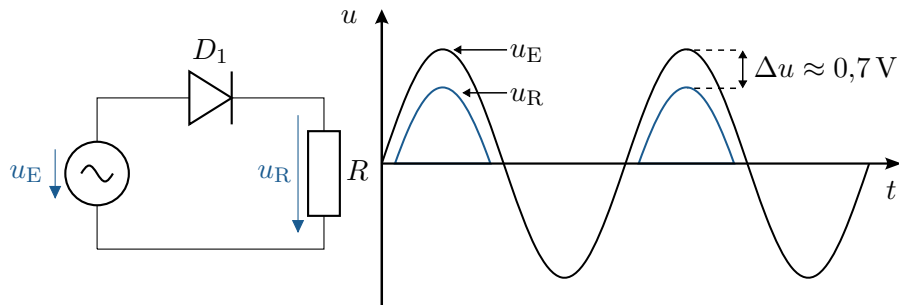
Bezeichnung	Symbol	Kennlinie	Eigenschaften	Anwendung
Photodiode			Strom ändert sich proportional zur Lichtleistung	Photoempfänger, Messtechnik, Solarzellen
LED, Laserdiode			Durchlassstrom erzeugt optische Strahlung	Beleuchtung, Strahlungsquelle

Tabelle: Übersicht typischer Dioden.

Diode bei Wechselspannung



- ▶ In Sperrrichtung fällt die gesamte Spannung über die Diode ab.
- ▶ Positive Halbwelle der Wechselspannung wird durchgelassen. Die Flussspannung der Diode wird abgezogen.
- ▶ Negative Halbwelle der Wechselspannung wird blockiert.
- ▶ Die Diode wirkt als Gleichrichter.

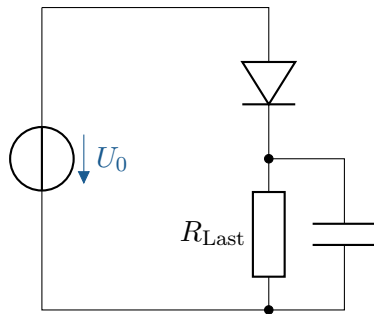


Abbildung: Schaltkreis eines Einweggleichrichters.

- ▶ Eine Gleichspannung kann nicht mit einer Diode allein erzeugt werden.
- ▶ Signal muss durch einen Kondensator geglättet werden.

Spannungsverlauf eines Einweggleichrichters

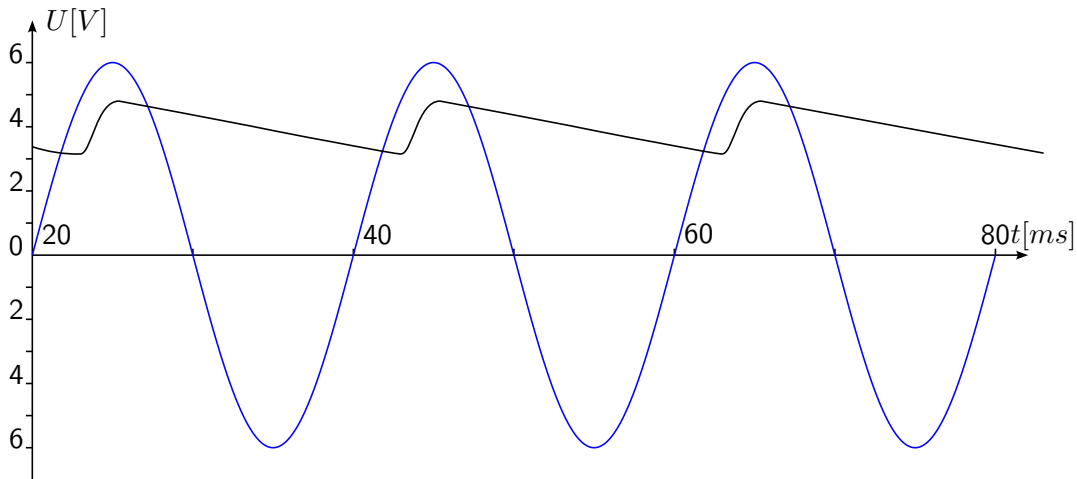


Abbildung: **Einweggleichrichter**. Spannungsverlauf eines Gleichrichters.

Stromverlauf eines Einweggleichrichters

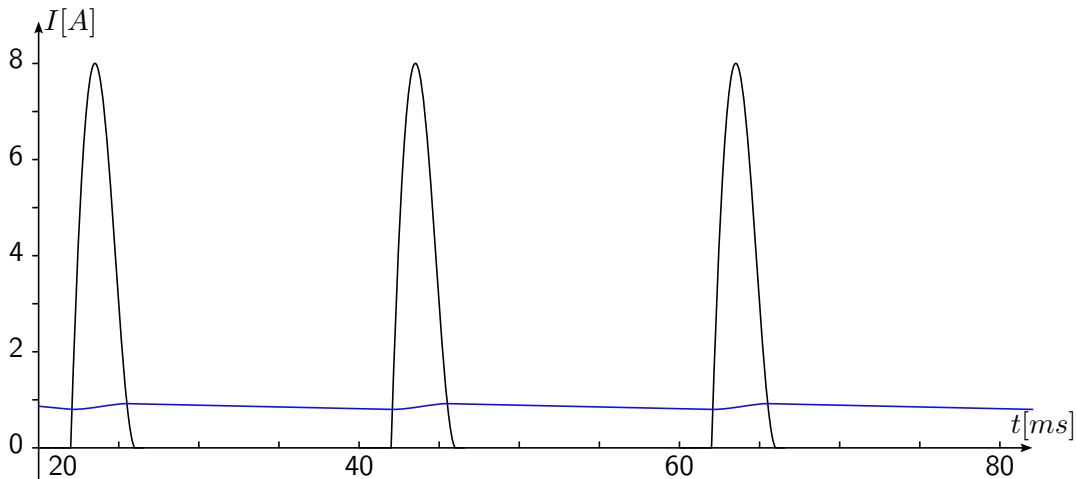


Abbildung: **Einweggleichrichter.** Stromverlauf eines Gleichrichters.

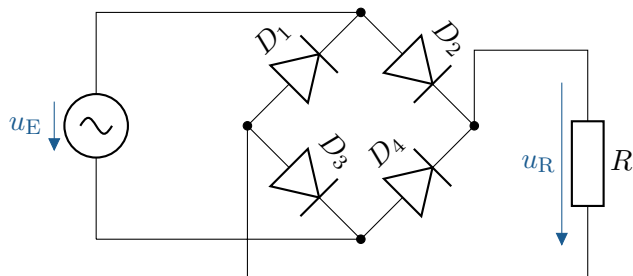


Abbildung: Brückengleichrichter-Schaltung Schaltkreis eines Brückengleichrichters mit angelegter Last R .

Signaleverläufe eines Brückengleichrichters

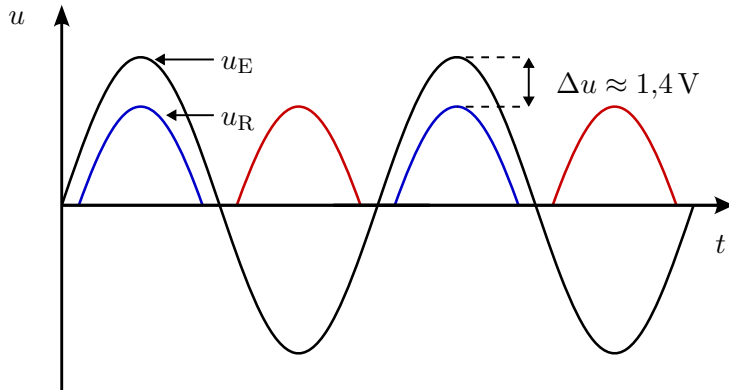


Abbildung: Brückengleichrichter Signalverläufe. Verlauf der Eingangsspannung und Lastspannung des Brückengleichrichters

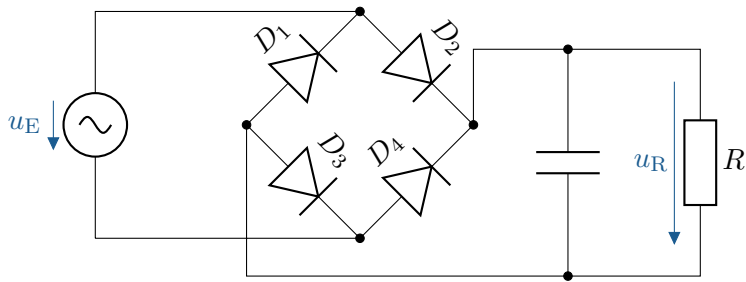


Abbildung: Brückengleichrichterschaltung mit Glättungskondensator

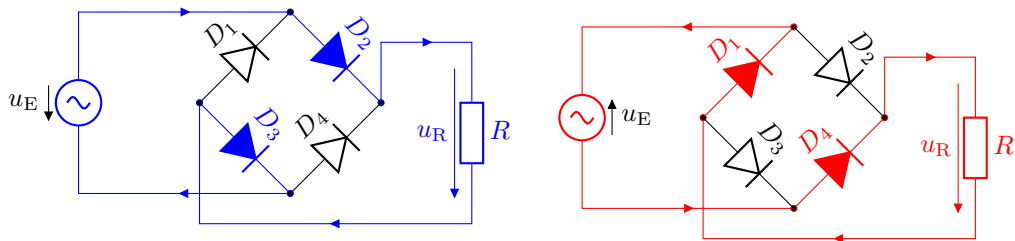


Abbildung: Strompfade im Brückengleichrichter. Links: Strompfad bei der positiven Halbwelle der Eingangsspannung. Rechts: Strompfad bei der negativen Halbwelle der Eingangsspannung.

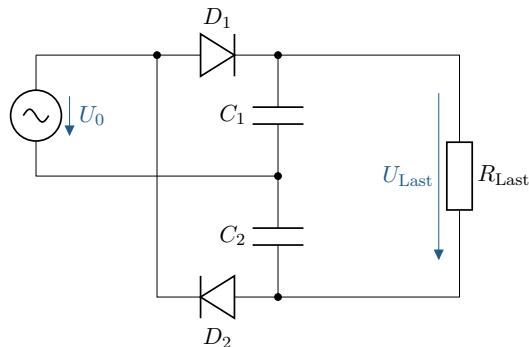


Abbildung: Delon-Schaltung

- ▶ Beinhaltet eine Gleichrichterschaltung aus zwei Dioden und zwei Kondensatoren.
- ▶ Positive Halbwelle lädt den Kondensator C_1 über die Diode D_1 auf.
- ▶ Negative Halbwelle lädt den Kondensator C_2 über die Diode D_2 auf.
- ▶ Dadurch, dass der Ausgang parallel zu den in Reihe geschalteten Kondensatoren liegt, wird die Spannung verdoppelt.

Merke:

- ▶ Dioden werden in Gleichrichter eingesetzt um Wechselspannungen in Gleichspannungen umzuformen.
- ▶ In Einweggleichrichter wird nur eine Polarität der Halbwellen durchgelassen.
- ▶ Brückengleichrichter nutzen beide Polaritäten der Eingangsspannung.

Bipolartransistor

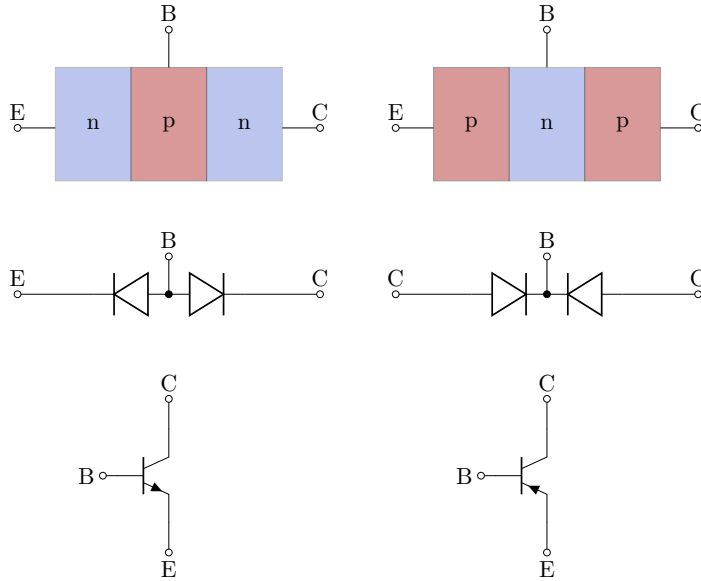


Abbildung: Übersicht Bipolartransistoren. Vereinfachte Darstellung des Querschnittes, Logik

Bipolartransistor – Elektrisches Verhalten

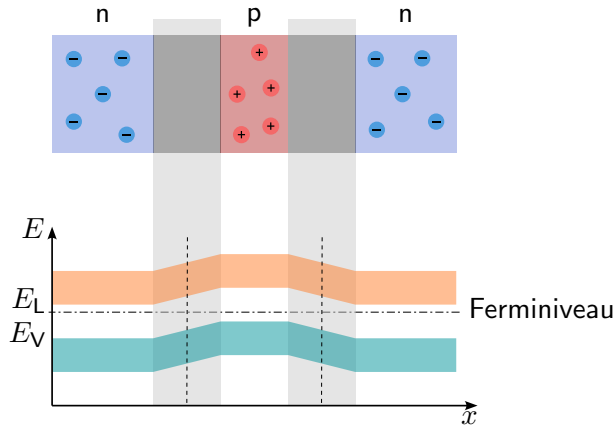


Abbildung: Verhalten unbeschalteter Bipolartransistor. Querschnitt eines unbeschalteten npn-Transistors und zugehörige Bändermodell

Bipolartransistor – Elektrisches Verhalten

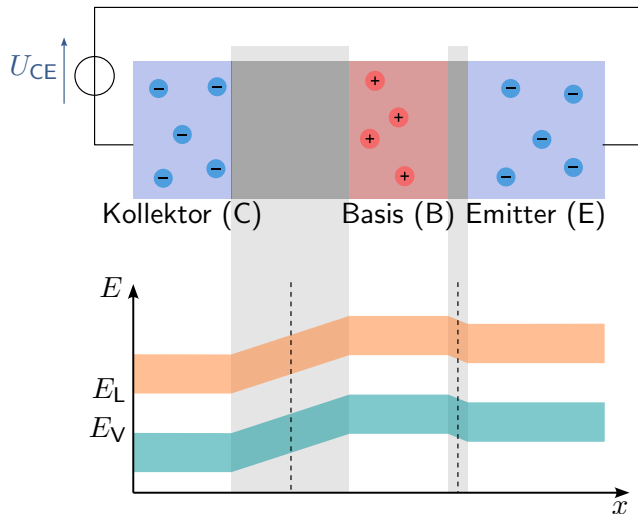


Abbildung: Bipolartransistor mit Kollektor-Emitter-Spannung. Querschnitt eines npn-Transistors und zugehörige Bändermodell bei einer positiven Spannung zwischen Kollektor und Emitter.

Bipolartransistor – Elektrisches Verhalten

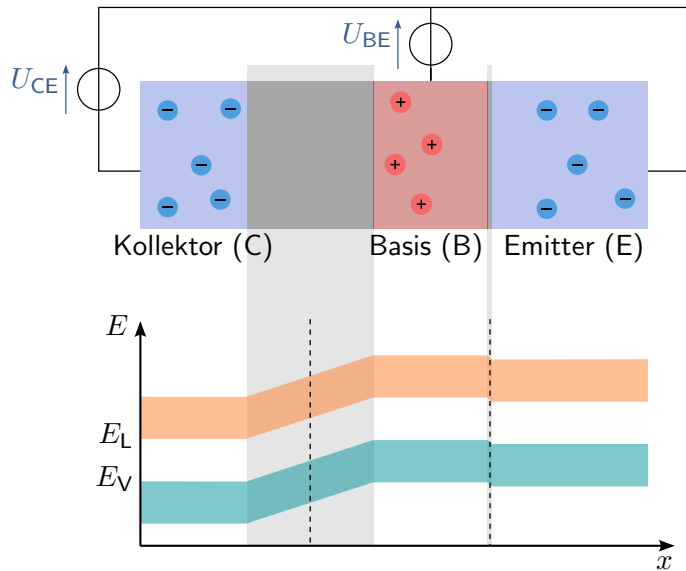


Abbildung: Beschalteter Bipolartransistor Querschnitt eines npn-Transistors und zugehörige Bändermodell bei einer positiven Spannung zwischen Kollektor und Emitter sowie Basis und

Merke:

- ▶ Bipolartransistoren weisen zwei pn-Übergänge auf.
- ▶ Es gibt drei Anschlüsse, den Kollektor (C), die Basis (B) und den Emitter (E).

Bipolartransistor – Elektrisches Verhalten

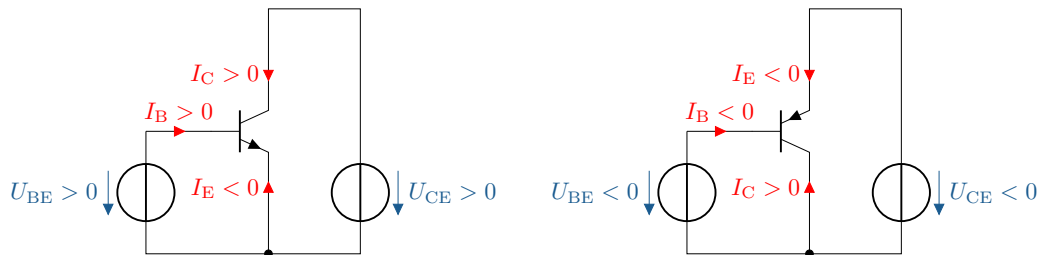


Abbildung: Ströme und Spannungen beim Bipolartransistor. Relevante Ströme und Spannungen bei npn- und pnp-Transistor.

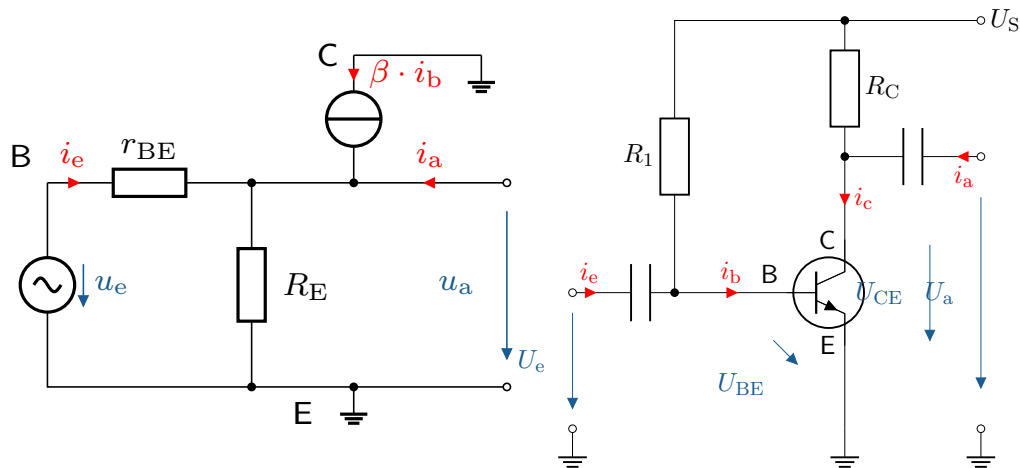
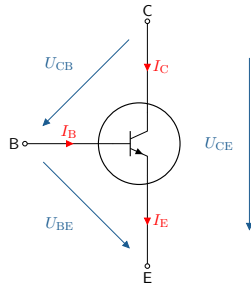


Abbildung: Grundschriftung und Ersatzschaltbild einer Kollektorschaltung.

- ▶ Eingangswiderstand $r_E = \frac{u_e}{i_e} = \frac{R_1 r_{BE}}{R_1 + r_{BE}} = R_1 \parallel r_{BE}$
- ▶ Ausgangswiderstand $r_A = \frac{u_e}{i_e} = \frac{R_C r_{CE}}{R_C + r_{CE}} = R_C \parallel r_{CE}$

Transistorspannungen und -ströme



- ▶ Werte im durchgeschalteten Zustand:
- ▶ $U_{BE} \approx 0.6 \text{ V}$ (Basis-Emitter-Spannung)
- ▶ $U_{CB} \approx 2...300 \text{ V}$ (Kollektor-Basis-Spannung)
- ▶ $I_B = 1 \%$; $I_C = 99 \%$; $I_E = 100 \%$
- ▶ Im Transistor gelten Knoten- und Maschenregel:
- ▶ $U_{CE} = U_{CB} + U_{BE} = 0$
- ▶ $I_B + I_C - I_E = 0$
- ▶ Transistor verstärkt Strom und Spannung:
- ▶ $B = \frac{I_C}{I_B}$
- ▶ $D = \frac{\Delta U_{BE}}{\Delta U_{CE}}$

Bipolartransistor – Elektrisches Verhalten

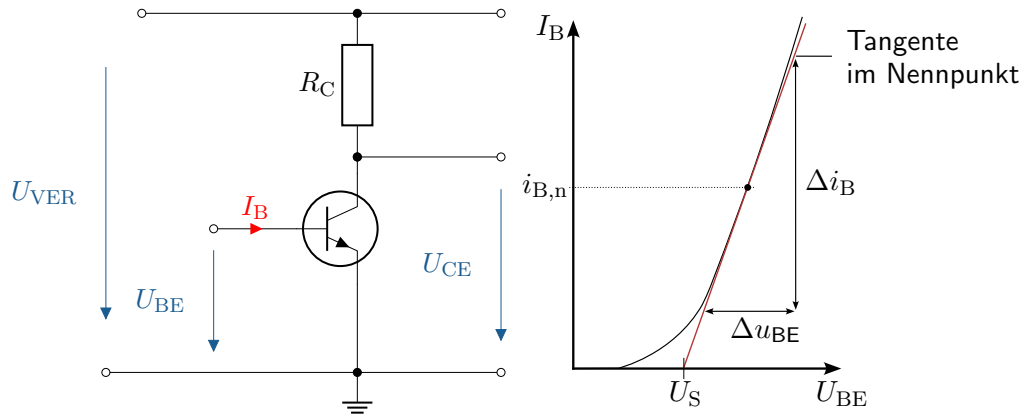


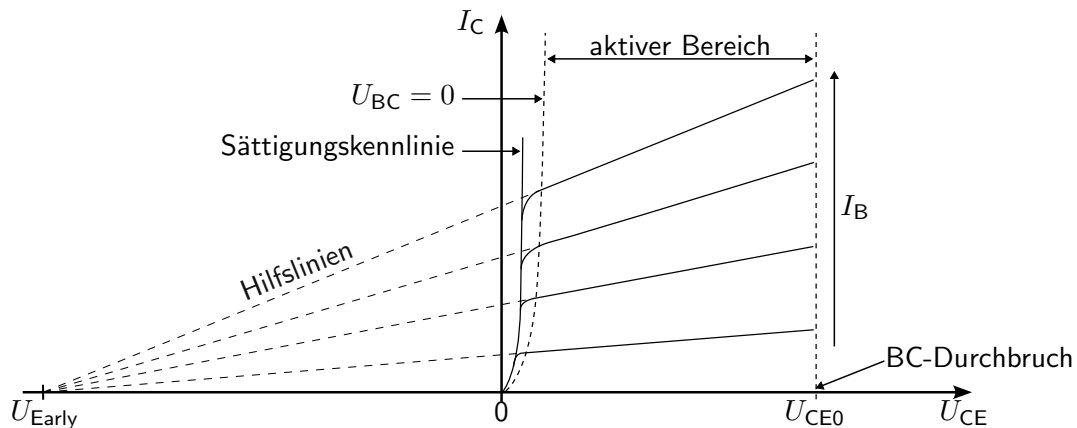
Abbildung: Eingangskennlinie eines npn Transistors.

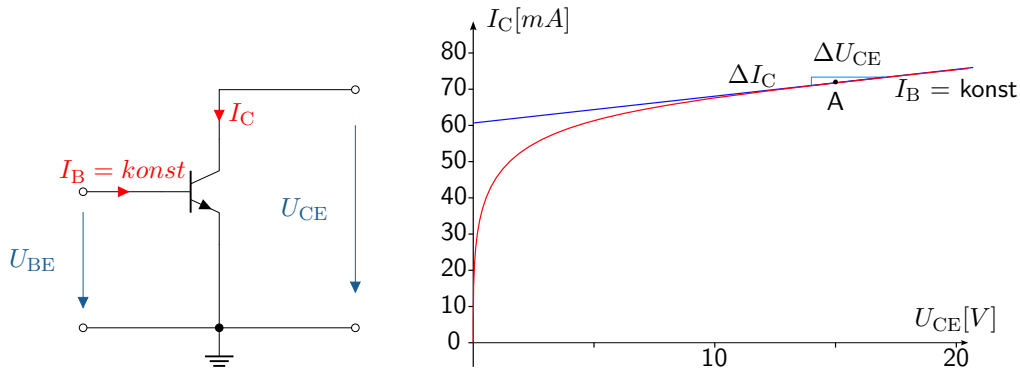
- ▶ Zusammenhang zwischen Basis-Emitter-Spannung U_{BE} und Basisstrom I_B bei konstanter Ausgangsspannung U_{CE} .
- ▶ Am Arbeitspunkt ist der differentielle Widerstand als $r_{BE} = \frac{\Delta U_{BE}}{\Delta I_B}$ definiert.
- ▶ Vergleiche Diodenkennlinie

Merke:

- ▶ Die Eingangskennlinie $I_B = f(U_{BE})$ gleicht der einer Diode.
- ▶ Eine Änderung von U_{CE} führt zu einer Verschiebung der Kennlinie.

Bipolartransistor – Elektrisches Verhalten

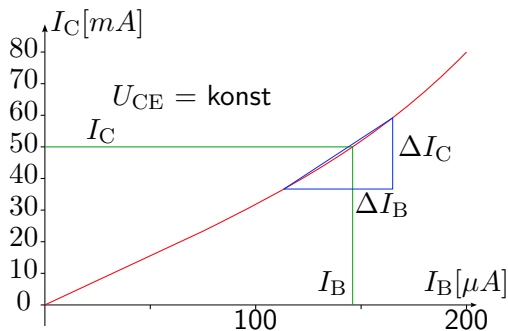
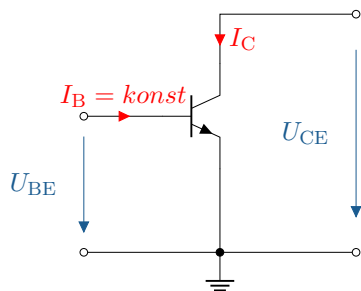




- ▶ Zusammenhang zwischen Kollektor-Emitter-Spannung U_{CE} und Kollektorstrom I_C bei konstantem Basisstrom I_B .
- ▶ Differentieller Widerstand $r_{CE} = \frac{\Delta U_{CE}}{\Delta I_C}$.

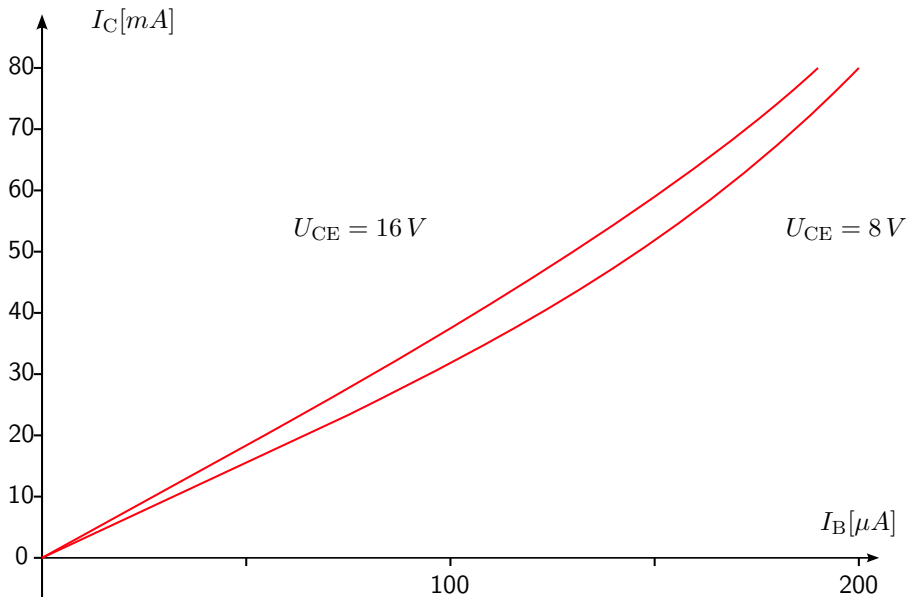
Merke:

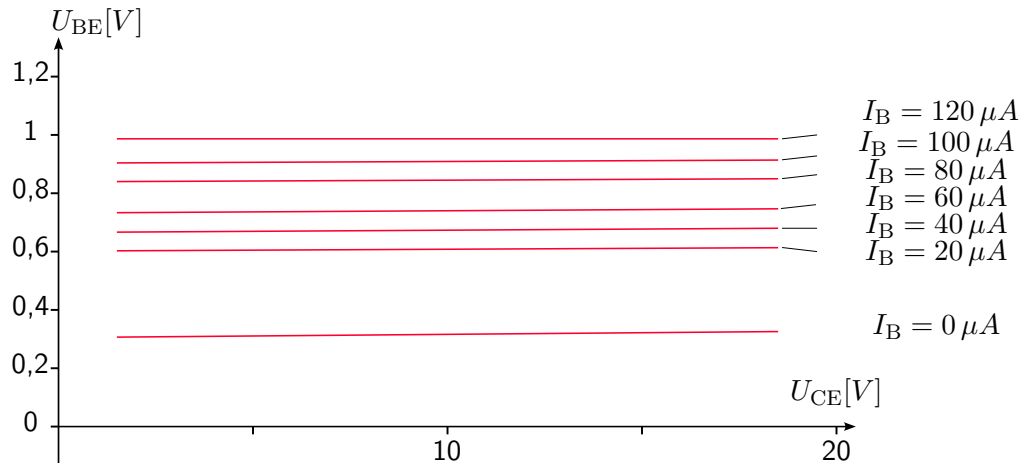
- ▶ Die Ausgangskennlinie stellt $I_C = f(U_{CE})$ dar.
- ▶ Im aktiven Bereich flacht der Verlauf ab, der Einfluss von U_{CE} auf I_C sinkt.
- ▶ I_B beeinflusst die Höhe der Kennlinie.



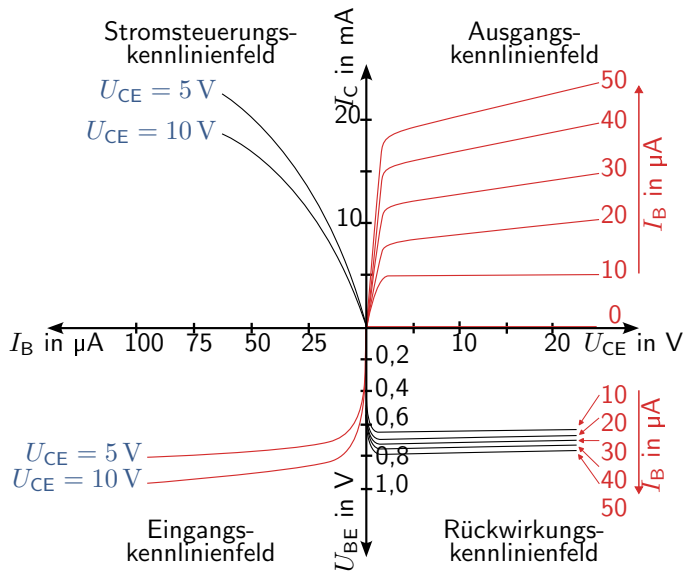
- ▶ Zusammenhang zwischen Basisstrom I_B und Kollektorstrom I_C bei konstanter Kollektor-Emitter-Spannung U_{CE} .
- ▶ Keine Gerade: Zuerst linearer Anstieg, dann nimmt die Steigung mit wachsendem Basisstrom zu.

- Kurvenschar bei variabler Kollektor-Emitter-Spannung U_{CE} .

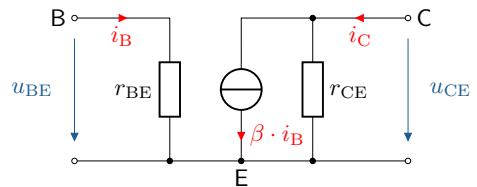
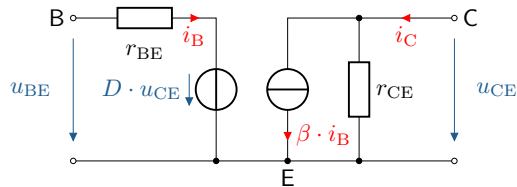




Bipolartransistor – Elektrisches Verhalten



Bipolartransistor – Elektrisches Verhalten

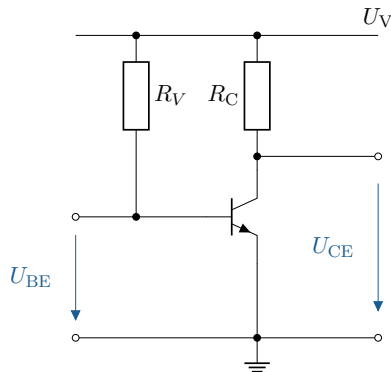
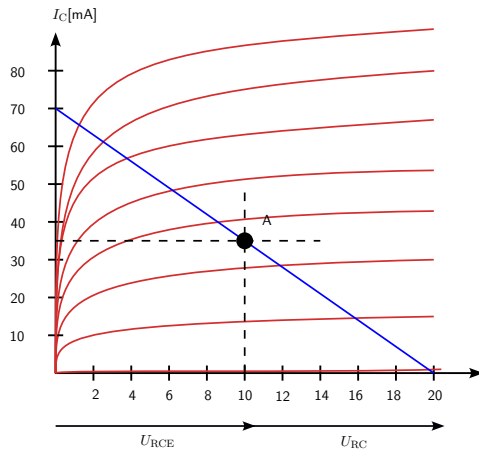


Merke:

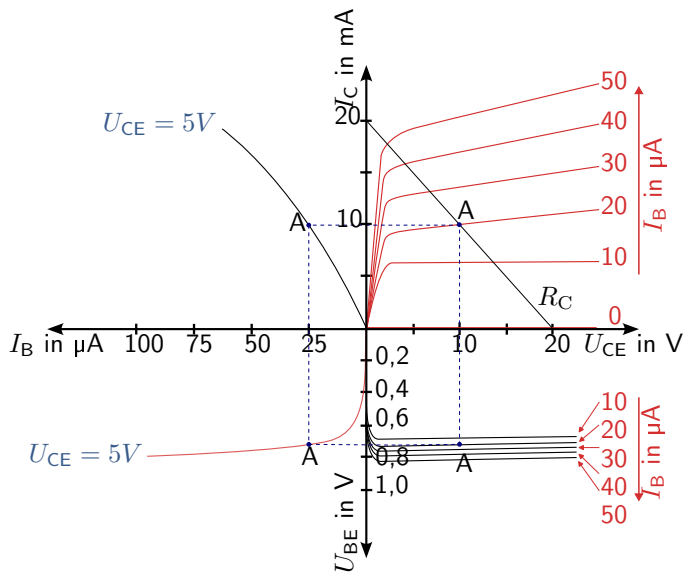
- ▶ Das Vierquadrantenkennlinienfeld zeigt die Strom-Spannungs-Kennlinien am Ein- und Ausgang sowie die Kopplungen dazwischen.
- ▶ Mittels der differentiellen Größen kann das Ersatzschaltbild aufgestellt werden.

Bipolartransistor – Beispiel 2.1

Die Versorgungsspannung U_V beträgt 20 V. Über den Widerstand R_C , der einen ohmschen Verbraucher repräsentiert, soll die halbe Versorgungsspannung anliegen und ein Strom von 10 mA fließen.



Bipolartransistor – Beispiel 2.2



Bipolartransistor – Beispiel 2.2

In den jeweiligen Quadranten ergeben sich die folgenden Arbeitspunkte und Kenngrößen.

Ausgang (bei: $I_B = 20 \mu\text{A}$):

$$U_{CE} = 10 \text{ V}$$

$$I_C = 10 \text{ mA}$$

$$R_C = \frac{U_{RC}}{I_{RC}} = \frac{U_V/2}{I_C} = \frac{10 \text{ V}}{10 \text{ mA}} = 1000 \Omega$$

Stromsteuerung:

$$I_C = 10 \text{ mA}$$

$$I_B = 25 \mu\text{A}$$

$$B = \frac{I_C}{I_B} = \frac{10 \text{ mA}}{25 \mu\text{A}} = 400$$

In den jeweiligen Quadranten ergeben sich die folgenden Arbeitspunkte und Kenngrößen.

Eingang:

$$I_B = 25 \mu\text{A}$$

$$U_{BE} = 0,72 \text{ V}$$

$$R_V = \frac{U_{RV}}{I_{RV}} = \frac{U_V - U_{BE}}{I_B} = \frac{20 \text{ V} - 0,72 \text{ V}}{25 \mu\text{A}} = 771,2 \text{ k}\Omega$$

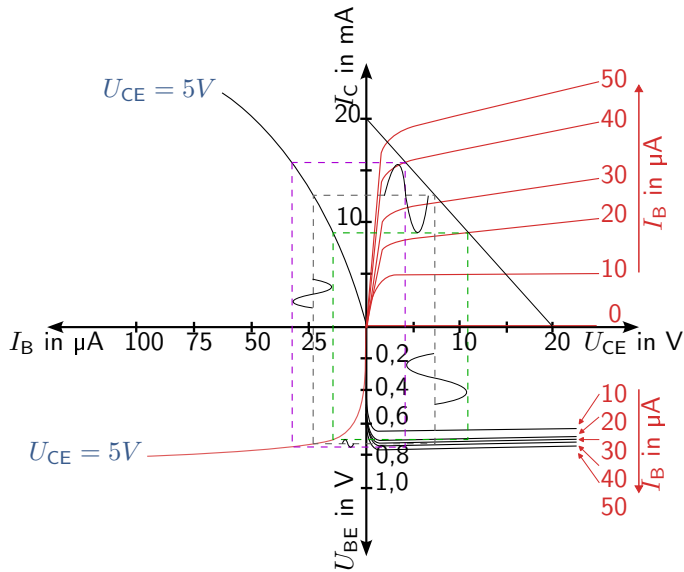
Rückwirkung:

$$U_{BE} = 0,72 \text{ V}$$

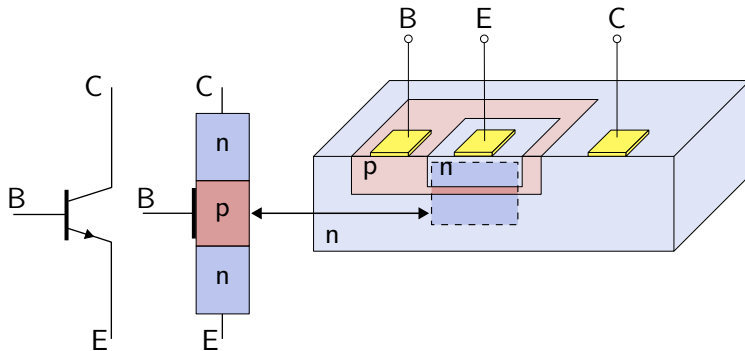
$$U_{CE} = 10 \text{ V}$$

$$D = \frac{U_{BE}}{U_{CE}} = \frac{0,72 \text{ V}}{10 \text{ V}} = 0,072$$

Bipolartransistor – Elektrisches Verhalten



Bipolartransistor – Aufbau



Bipolartransistor – Anwendung/ Grundsaltungen

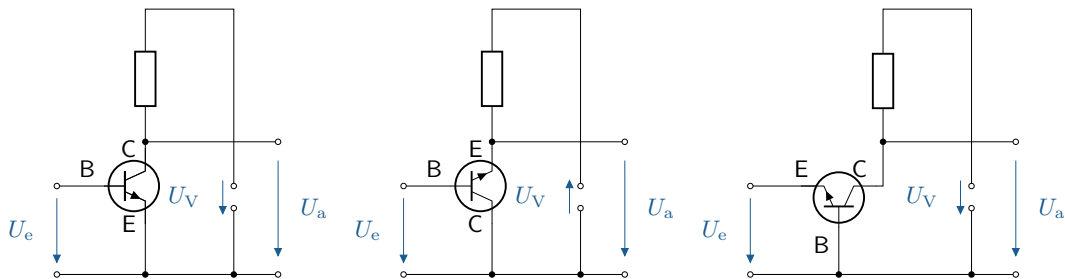


Abbildung: Grundsaltungen npn-Bipolartransistor. V.l.n.r. Emitter-, Kollektor- und Basisschaltung.

Bipolartransistor – Anwendung/ Grundsaltungen

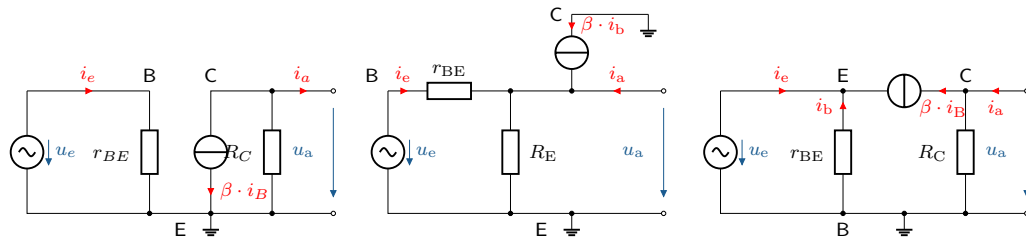


Abbildung: Ersatzschaltbilder der Grundsaltungen. V.l.n.r Emitter-, Kollektor- und Basisschaltung von npn-Transistoren.

r_e	mittel z.B. $1\text{k}\Omega$	klein z.B. 50Ω	groß z.B. $100\text{k}\Omega$
r_a	mittel z.B. $10\text{k}\Omega$	groß z.B. $100\text{k}\Omega$	lein z.B. 50Ω
v_i	groß z.B. 100	<1 z.B. 0.9	groß z.B. 100
v_u	groß z.B. 100	groß z.B. 100	<1 z.B. 0.99
v_p	sehr groß z.B. $1\text{k}\Omega$	groß z.B. 100	groß z.B. 100
φ_u	gegenphasig 180°	gleichphasig 0°	gleichphasig 0°

Tabelle: Elektrische Eigenschaften von Grundsaltungen

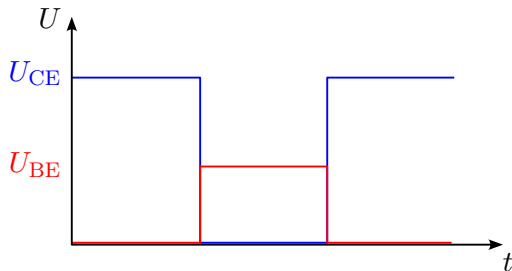
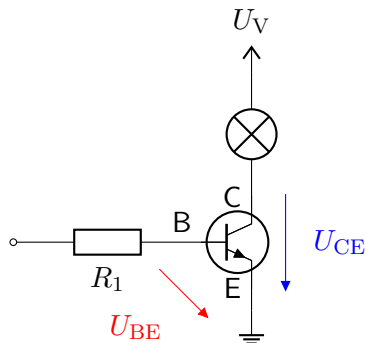
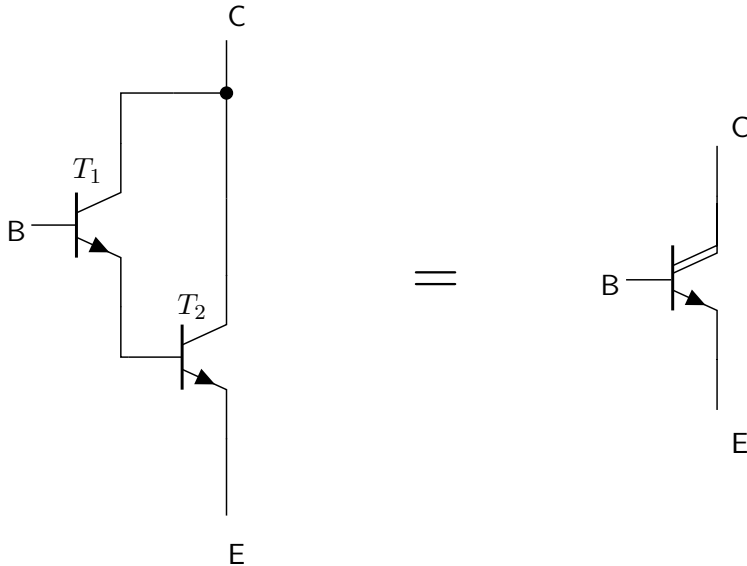


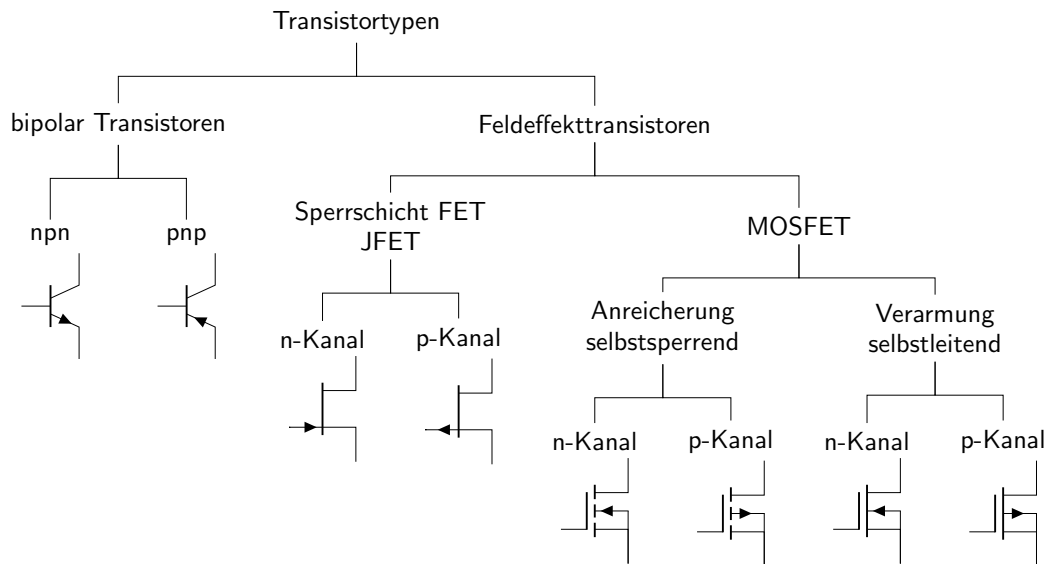
Abbildung: Transistor als Schalter. Links: Schaltbild mit Lampe als Verbraucher in der Kollektor-Emitter-Strecke. Rechts: Spannungsverläufe mit U_{CE} als Folge von U_{BE} .

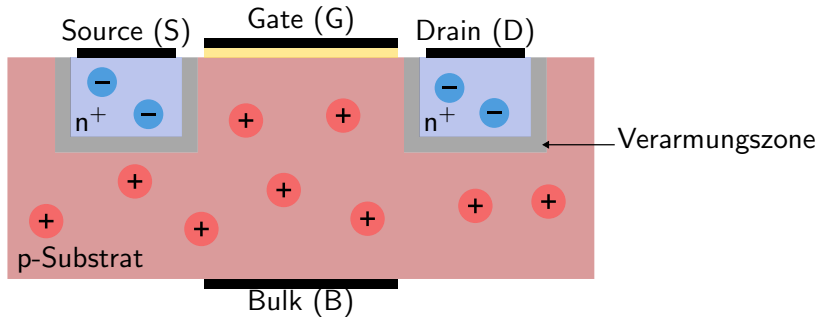
Merke:

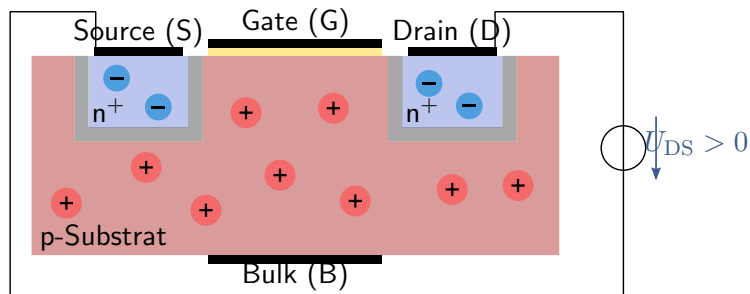
Im Vergleich zu einem elektromechanischen Schalter in Form eines Relais weisen Transistoren einen deutlich kleineren Bauraum und geringeren Preis auf. Durch den kontaktlosen Aufbau tritt zudem kein Kontaktprellen auf, was zu einer höheren Lebensdauer führt.

Bipolartransistor – Anwendung/ Grundsaltungen

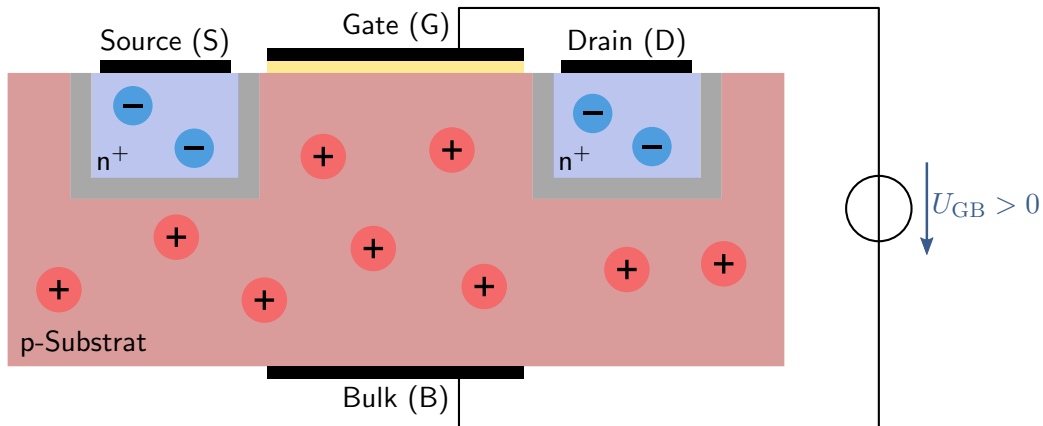




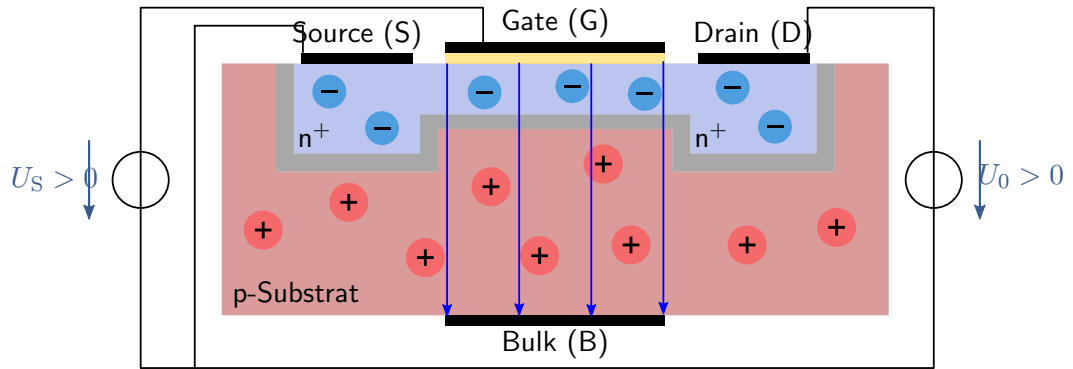




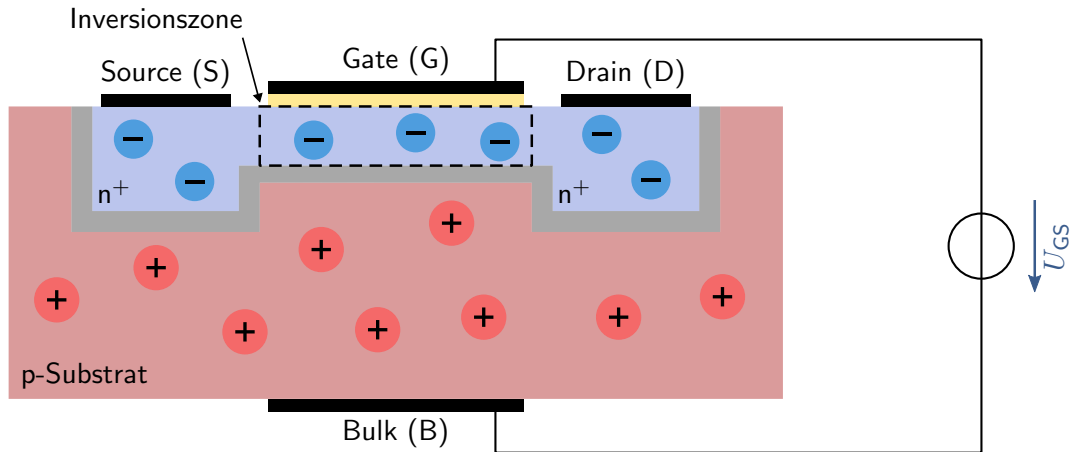
Feldeffekttransistor – Elektrisches Verhalten



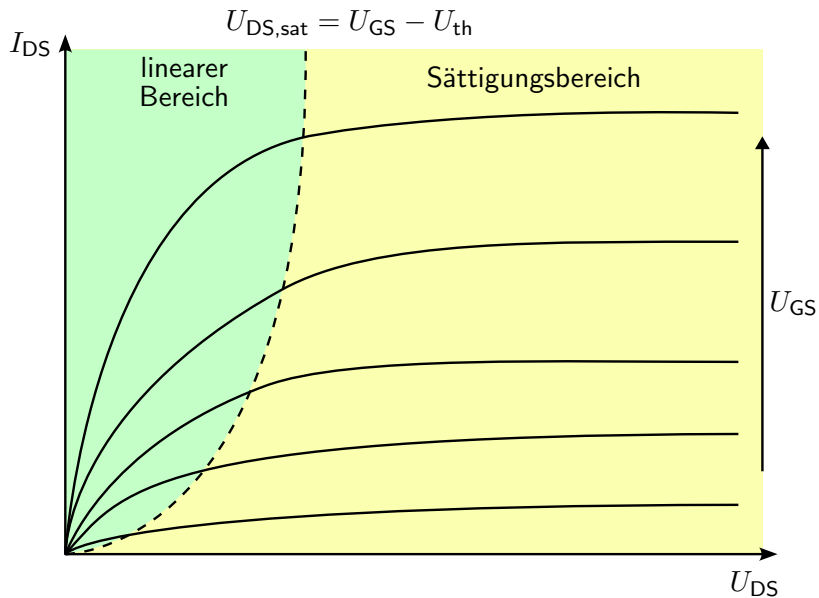
Feldeffekttransistor – Elektrisches Verhalten



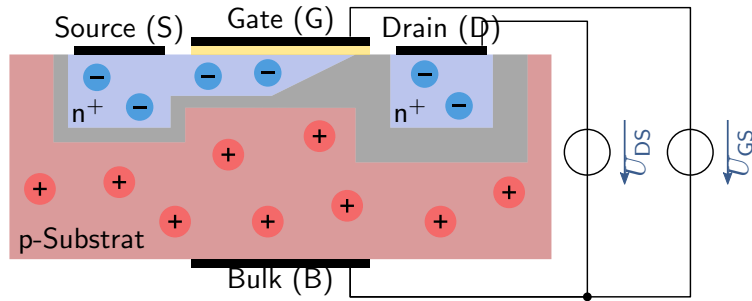
Feldeffekttransistor – Elektrisches Verhalten



Feldeffekttransistor – Elektrisches Verhalten



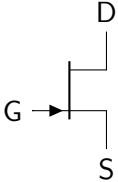
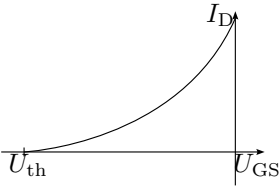
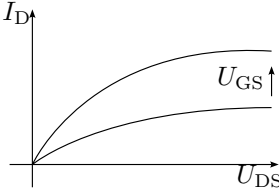
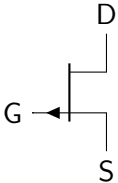
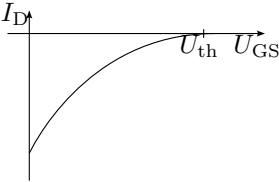
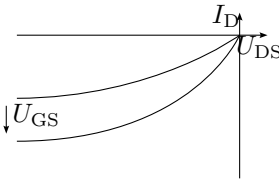
Feldeffekttransistor – Elektrisches Verhalten



Merke:

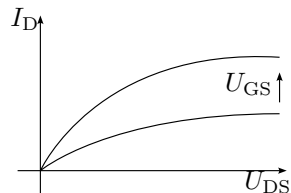
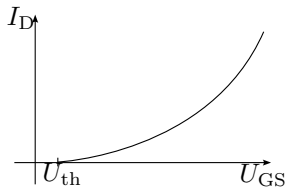
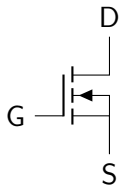
- ▶ MOSFETs besitzen drei Anschlüsse, Gate(G), Source(S) und Drain (D).
- ▶ Das elektrische Verhalten wird leistungslos gesteuert.
- ▶ Durch U_{GS} erfolgt eine Inversion der Ladungsträger unterhalb des Gates.

Feldeffekttransistor – Elektrisches Verhalten

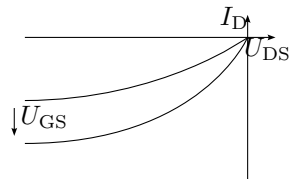
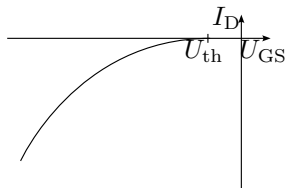
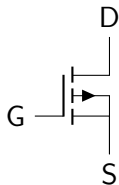
Type	Symbol	Eingangskennlinie	Ausgangskennlinienfeld
n-JFET			
p-JFET			

Feldeffekttransistor – Elektrisches Verhalten

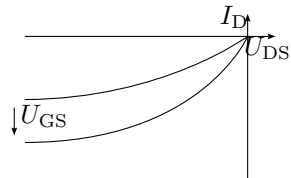
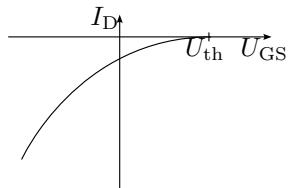
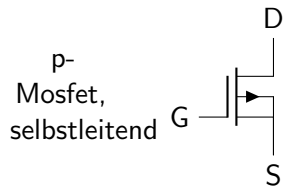
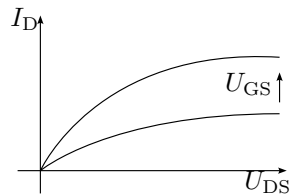
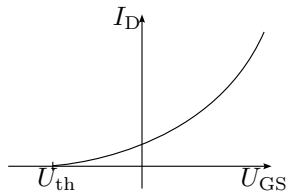
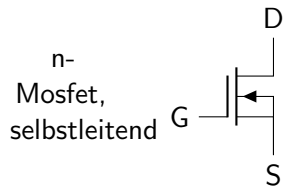
n-
Mosfet,
selbst-
sperrend



p-
Mosfet,
selbst-
sperrend



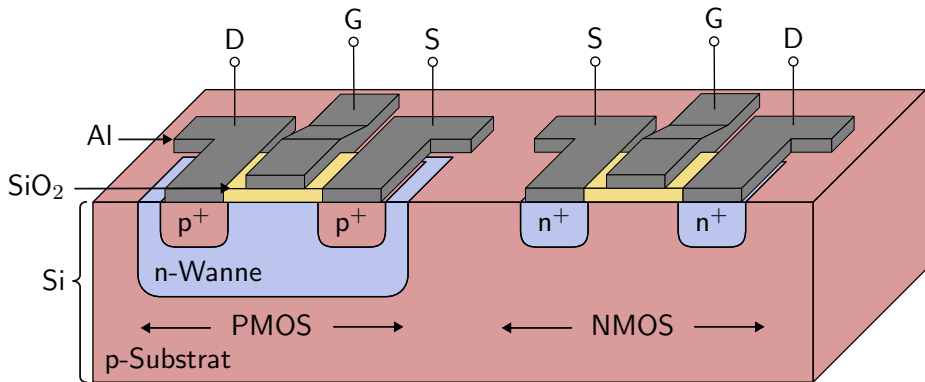
Feldeffekttransistor – Elektrisches Verhalten



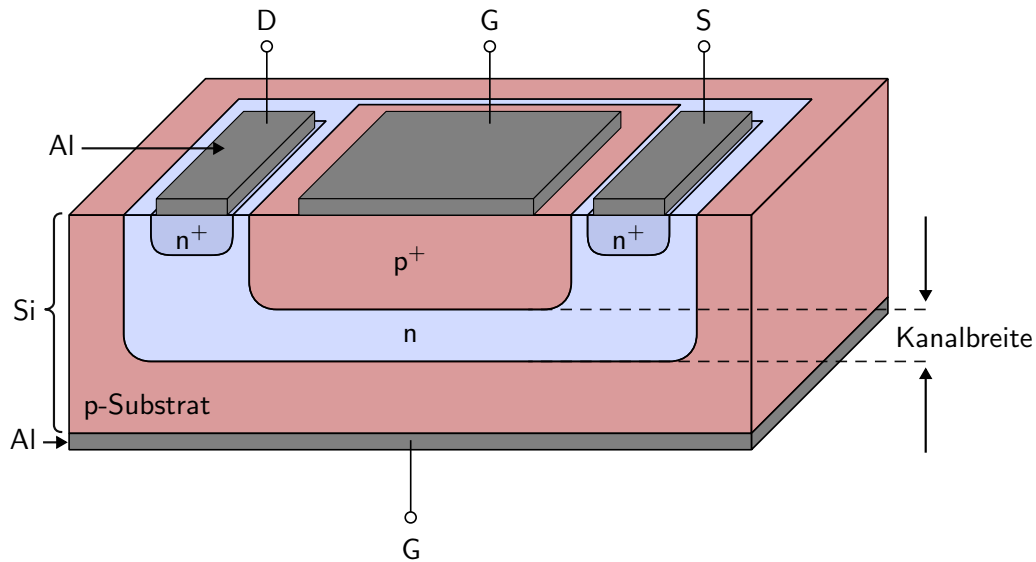
Merke:

- ▶ Die Dotierung des Kanals gibt die notwendigen Vorzeichen der Ströme und Spannungen am Transistor vor.
- ▶ Die Eingangskennlinien können durch die Lage der Schwellenspannung U_{th} unterschieden werden.

Feldeffekttransistor – Aufbau



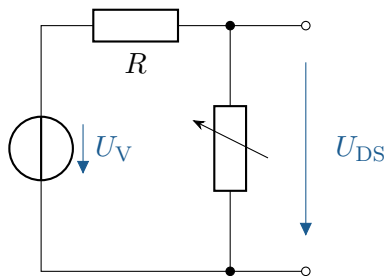
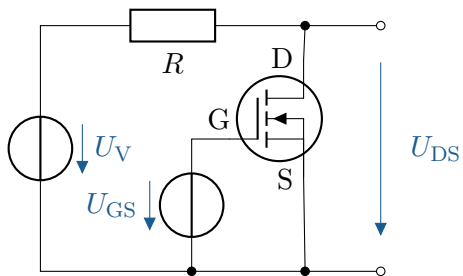
Feldeffekttransistor – Aufbau



Merke:

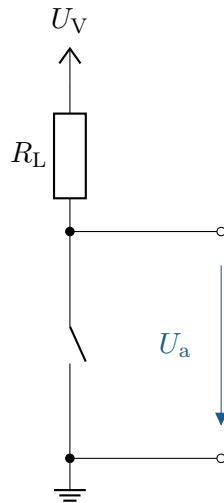
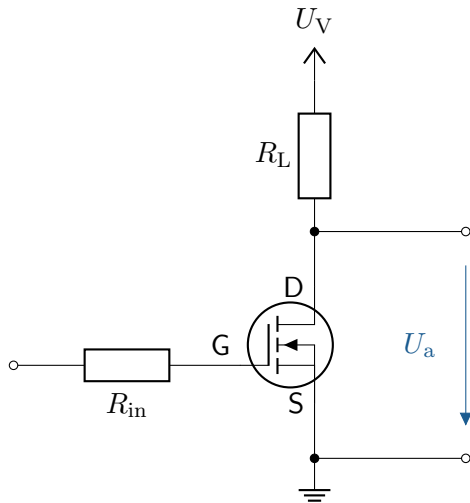
- ▶ CMOS-Technik kombiniert komplementäre MOSFETs in einem Bauteil.
- ▶ JFETs weisen den einfachsten Aufbau von FETs auf.

Feldeffekttransistor – Anwendungen/ Grundsaltungen



Merke: Der ohmsche Widerstand eines MOSFETs kann durch U_{GS} gesteuert werden, der Durchgangswiderstand ist allerdings gering und der Wertebereich sehr schmal.

Feldeffekttransistor – Anwendungen/ Grundsaltungen



Merke: Der große Vorteil von MOSFETs in diesem Szenario ist ihre hohe Schaltgeschwindigkeit, der niedrige Widerstand im leitenden Zustand sowie der hohe Eingangswiderstand am Gate.

Feldeffekttransistor – Anwendungen/ Grundsaltungen

